

ワークショッププログラム

「エネルギー効率化 – 日本とザクセン州の半導体産業の最新の動向」

日時: 2011年12月5日 (月)

場所: ホテルニューオータニ おり鶴・悠の間

東京都千代田区紀尾井町 4-1

Tel(03) 3265-1111 Fax(03) 3221-2619

<http://www.newotani.co.jp/tokyo/>

講演は日英同時通訳付です。

- 14:30 開会挨拶 Wolfgang Freese ザクセン州経済振興公社
- 14:35 『ザクセン州のビジネス環境』
Karin Heidenreich ザクセン州経済振興公社
- 14:50 『ザクセン州の半導体産業の動向 – 新たな技術革新』
Gitta Haupold, Silicon Saxony
- 15:10 “3D Heterogeneous Integration - Opportunity for Smart System Integration”
Jürgen Wolf, Fraunhofer ASSID,
- 15:30 "New technologies for today's challenges - Research at the Fraunhofer CNT"
Dr. Benjamin Uhlig, Fraunhofer CNT,
- 15:50 “New Energy Efficient Waste Gas and Waste Water Treatment Technologies” Dr.
Horst Reichardt, DAS Environmental Expert,
- 16:10 『省エネルギーを目指した日立の有機エレクトロニクスへの取り組み;有機TFTとOLED』
芝健夫 荒谷介和 日立製作所
- 16:30 コーヒーブレイク
- 16:50 “Cleanroom Suitable Materials”
Dr. Udo Gommel, Fraunhofer IPA
- 17:10 „New recycling Strategies for Hightech and Greentech Waste - made in Saxony”
Dr. Wolfram Palitzsch, Loser Chemie,
- 17:30 『凸版印刷におけるエネルギー関連商材の取組み』
友野孝夫 凸版印刷
- 17:50 『ドレスデン視察の報告』
牧野豊 九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会
- 18:10 “Newest OLED Developments”
Dr. Philipp Wellmann, Novaled Japan
- 18:30 “Intelligent Fluids for Microelectronics”
内田学 JNC
- 18:50 閉会挨拶
- 19:00 懇親会 於 翔の間